9日本園特許庁(JP) ⑩特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平2-790

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成2年(1990)1月5日

C 07 D 501/04

J

8615-4C

114 8615-4C

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全13頁)

会発明の名称

7-[2-(2-アミノチアゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ

イミノアセトアミド] - 3 - セフエム化合物の製造法

顧 昭63-330966

る出 願 昭63(1988)12月28日

優先権主張

図1988年1月7日図イギリス(CB) 図8800295

二郎

砂発 明 者

和夫

兵庫県川西市見野字山形15

@発 者 後藤

大阪府吹田市五月が丘南7-17-604 大阪府大阪市東区道修町4丁目3番地

の出 願 人 藤沢薬品工業株式会社 20代理人 弁理士 青 木

1.発明の名称

7~[2~(2-アミノテアゾールー4-4 ル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド]-3~セフェム化合物の製造法

2.特許請求の範囲

1) 式:

(吹中、R¹ は有機基、

R² はカルポキシ基または保護されたカルポキシ 基を意味する)

で示される1-アミノー3~セフェム化合物また はアミノ基におけるその反応性誘導体またはその 塩を、式:

(式中、R^S はアシル基、

又はハロゲンを煮味する)

で示される化合物またはその堪と反応させ、次い で生成する化合物をR³ のアシル基の脱離反応に 付すことを特徴とする式:

(式中、R¹ およびR² は前と同じ意味) で示される7-[2-(2-アミノチアゾール-4 - イル) - 2 - ヒドロキシイミノアセトアミ ド】ー3ーセフェム化合物またはその塩の製造 法。

2) 式:

(式中、 R² はカルポキシ基または保護されたカ ルポキシ基、

R³ はアシル基を意味する)

で示されるSーセフェム化合物またはその塩を、 R³ のアシル基の脱離反応に付すことを特徴とす る式:

(式中、R² は前と同じ意味) で示される?~[2~(3~アミノチアゾールー 4~イル)~2~ヒドロキシイミノアセトアミ ド]~3~セフェム化合物またはその塩の製造 按。

(式中、 R ² はカルボキシ盖または保護されたカ ルボキシ盖、

R^S はアシル基を意味する) で示される化合物またはその塩。

4) 式:

(式中、R^S はアシル基、 Xはハロゲンを意味する)

で示される化合物またはその塩。

5) 2 - (2 - アミノナアゾールー4 - イル) - 2 - アセトキシイミノアセテルクロリド・塩酸塩(シン具性体)である特許請求の範囲第4項に記載の化合物。

6) 女:

(式中、R³ はアシル基を意味する) で示される化合物またはその塩を、ハロゲン化剤 と反応させることを特徴とする。

: 按

(式中、R³ は前と同じ意味であり、

*はハロゲンを意味する)

で示される化合物またはその塩の製造法。

3.発明の詳細な説明

・この発明は7-【8-(2-アミノチアゾール -4-イル)-2-ヒドロキシイミノアセトプミド】-3-セフェム化合物またはその塩の新規製 造法に関する。

さらに詳しくはこの発明は、下記一般式で示される?-[2-(2-アミノテアソールー4-イル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド]-3

ーセフェム化合物またはその塩の、対応する7ー 2-(2-アミノナアソール-4-イル)-2-アシルオキシイミノアセテルハロゲン化物または その塩からの高収率での新規製造法に関する。

(式中、R¹ は有機基、

R² はカルボキシ蓋または保護されたカルボキシ **羔を意味する)。**

すなわち、この発明の目的は7-[2-(2-アミノナアゾールー 4ーイル) - 2 - ヒドロキシ イミノアセトアミド]ー3-セフェム化合物(I) またはその塩の新規工業的製造法を提供すること である.

往来、1-[2-(2-アミノナアゾールー4. アミノニネーセフェム化合物はたはその塩および、、 ーイル)ーネーヒドロキシイミノアセトアミド] ... - 3 - セフェム化合物(I)は、例えば下記の方法 により製造されていた。

<u>方法1</u>

方法 2

Y-CH2COCH2COX

(式中、 R^1 および R^2 はそれぞれ前と同じ意味 であり、

R® はエナル基のようなカルポキシ保護基、 R^b はクロロアセナル基のようなアミノ保護基、 R⁴ はヒドロキシ保護基、 XおよびYはそれぞれハロゲンを意味する)。 しかしながら、方法1に関しては、二つの余分 な工程、すなわち、アミノ保護基の導入およびア ミノ保護基の設備が必要であり、従って目的セ フェム化合物の総収率がそれ容高くない。

方法2に関しては、高値なセフェム化合物を初期工程で使用しなければならず、従って最終化合物を得るのに非常な高コストとなり、さらにこの方法ではオキシム部分におけるアンテ美性体も生成するので、さらに追加してアンチ美性体の分離工程も必要となる。

この発明の発明者等は7- [2-(2-アミノナアゾール・4-イル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド]-3-セフェム化合物の工業的製造のための指々の方法を加速研究し、その結果として2-(2-アミノテアゾール・4-イル)-2-アシルオキシイミノアセテルハロゲン化合物またはその酸付加塩を安定な形で分離し、この発明の新規製造法を完成することに成功した。

この発明の製造法は、式:

$$H_2 N \longrightarrow N \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

(式中、R¹およびR²はそれぞれ前と同じ意味) で示される7ーアミノー3ーセフェム化合物また はアミノ基におけるその反応性誘導体またはその 塩も、式:

$$\begin{array}{c|c}
& \text{OR}^3 \\
& \text{N} \\
& \text{C-COX} \\
& \text{H}_2 \text{N} \\
& \text{S}
\end{array}$$

(式中、R^S はアシル基であり、X社前と同じ意 味)

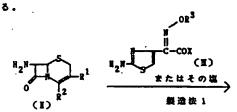
で示される2-(2-アミノテアゾール-4-イル)-2-アシルオキシイミノアセチルハロゲン 化物またはその塩と反応させ、次いで生成する化 合物をR³のアシル蓋の設施反応に付して、式:

(式中、R¹およびR²はそれぞれ前と何じ意味) で示される7-【2-(2-アミノナアゾールー 4-イル)-2- ヒドロキシイミノアセトアミ ド)-3-セフェム化合物を得ることを特徴とす る。

原料化合物(I)および目的化合物(I)の野選な 塩としてはセファロスポリンおよびペニシリンの 分野で使用される常用の塩が挙げられ、無機塩 あとの塩、その何として、例えばナトリウム塩、カリウム塩等のアルカリ金属塩、伊えばカルシウム塩等のアルカリ土類金属塩、アンモニウム塩:有機塩基との塩、ピリジン塩、ピコリン塩、エクノールアミン塩、トリエクノールアミ

ン塩、ジシクロヘキシルアミン塩、N・N・一ジベンジルエチレンジアミン塩等の有機アミン塩等の有機アミン塩等の有機アミン塩等の有機アミン塩等の有機アミン塩等の角機酸塩、臭化水素酸塩、砂酸塩、炒りフルオロ酢酸塩、マレイン酸塩、酒石酸塩、リクンスルホン酸塩等の有機カルボン酸位、ロートルエンスルホン酸塩等の有機カルボン酸付加塩または有機スルホン酸付加塩等のような塩基との塩または酸付加塩が挙げられ、原料化合物(量)の好通な塩としては上記で例示したような酸付加塩が挙げられる。

この発明の製造技は下記反応式によって示され



またはアミノ基におけるその反応性器場 体またはその塩

R³のアシル 基の設施 H₂H S Q R A 基の設施 またはその塩

(式中、 R^1 、 R^2 および R^3 はそれぞれ前と同じ意味)。

原料化合物2-(2-アミノナアゾールー4ーイル)-2-アシルオキシイミノアセテルハロゲン化物(頁)には新規化合物が含まれており、これらは下記反応式で示す方法によって製造すること

ができる。

(式中、R³ およびXはそれぞれ前と同じ意味)。

この発明の製造法によって得られる7-【2~ (2~アミノテアゾールー(-イル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド】-3-セフェム化合物(I)は強い抗菌作用を発揮して、グラム陽性菌 およびグラム険性値を含む広汎な刷駅間の生育を 阻止し、抗強選として有用である。

この明報書の上記記載における \mathbb{R}^1 、 \mathbb{R}^2 および \mathbb{R}^3 の定義の好遺な例および意明を以下評細に述べる。

この明細書で使用する「低級」とは、特に指示がなければ、炭素原子1値ないし8個、舒ましくは 1値ないし 4個を有する基を意味するものとする。

好適な「アシル高」としては、脂肪族アシル基、ならびに芳香族領または複素調を含むアシル基が挙げられる。それらのアシル基の好適な例としては、例えばホルミル、アセナル、プロピオニル、ブナリル、イソブナリル、パレリル、イソバレリル、オキサリル、スクシニル、ピパロイル等の低級アルカノイル基:

例えばメトキシカルポニル、エトキシカルポニ ル、プロポキシカルポニル、1 - シクロプロピル エトキ シカルポニル、イソプロポキシカルポニ ル、ブトキシカルポニル、第三級ブトキシカルポ ニル、ペンテルオキシカルポニル、ヘキシルオキ シカルポニル等の低級アルコキシカルポニル基:

例えばメンル、エクンスルホニル、プロパンス ルホニル、1ーメテルエクンスルホニル、プタン スルホニル等の低級アルカンスルホニル基:

例えばペンゼンスルネニル、トシル毎のアレー ンスルホニル基:

何えばベンゾイル、トルオイル、キシロイル、 ナフトイル、フタロイル、インダンカルポニル等 のアロイル基:

例えばフェニルアセテル、フェニルプロピオニ ル等のアル(低級)アルカノイル基:

例えばベンジルオキシカルボニル、フェネテル オキシカルボニル等のアル(低級)アルコキシカ ルボニル基等が挙げられる。

上記アシル部分は塩素、臭素、ファ素および沃 素のようなハロゲン等のような適当な健臭基少な くとも1個を有していてもよい。

好適な「保護されたカルポキシ差」としては、 ペニシリンまたはセファロスポリン化合物におい てそれらの3位または4位に常用されるエステル 化されたカルボキシ基が挙げられる。

「 エステル化されたカルポキシ基 』の好選 な 『エステル部分』としては、例えばメナルエステ ル、エテルエステル、プロピルエステル、イソブ ロビルエステル、ブナルエステル、イソプテルエ ステル、第三級プナルエステル、ペンナルエステ ル、第三級ペンテルエステル、ヘキシルエステル 等の低級アルキルエステル、傍えばピニルエステ ル、アリルエステル等の低級アルケニルエステ ル、例えばエナニルエステル、プロピニルエステ ル等の低級アルキニルエステル、何えばメトキシ メナルエステル、エトキシメナルエステル、イソ プロポキシメナルエステル、1ーメトキシエナル - エステル、1-エトキシエナルエステル等の伝統 アルコキシ(低級)アルキルエステル、例えばメ ナルナオメナルエステル、エナルナオメナルエス テル、エナルナオエナルエステル、イソプロピル ナオメナルエステル等の伝統アルキルテオ(低 殺)アルキルエステル、例えば2-ヨウドエテル

エステル、2.2.2-トリクロロステルエステル 年のモノ(またはジまたはトリ)ハロ(低級)ア ルキルエステル、例えばアセトキシメテルエステ ル、プロピオニルオキシメテルエステル、ブテリ ルオキシメナルエステル、イソプテリルオキシメ ナルエステル、バレリルオキシメチルエステル、 ピベロイルオキシメナルエステル、ヘキサノイル オキシメナルエステル、2-アセトキシエテルエ ステル、2ープロピオニルオキシエテルエステ ル、1ーアセトキシプロピルエステル等の低級ア ルカノイルオキシ(低級)アルキルエステル、例 えばメナルメシルエステル、2ーメシルエナルエ ステル等の位級アルカンスルホニル(位級)アル キルエステル、例えばペンジルエステル。4~メ トキシベンジルエステル、4-ニトロベンジルエ ステル、フェネテルエステル、ベンズヒドリルエ ステル、トリナルエステル、ピス(メトキシフェ ニル)メナルエステル、3.4ージメドキシベン ジルエステル、 4 ーヒドロキシー 3・6 ージ第三 級ブナルベンジルエステル等の適当な健技基1個

以上を有じていてもよいモノ(またはジまたはト リ)フェニル(低級)アルキルエステルのような 置換基1個以上を有していてもよいアル(低級) アルキルエステル、例えばフェニルエステル、ト リルエステル、第三級プテルフェニルエステル、 キシリルエステル、メシナルエステル、クメニル エステル、サリナルエステル等の適当な量換盖 1 個以上を有していてもよいアリールエステル、例 えばフタリジルエステル等の従業領エステル、例 えばトリメナルシリル、トリニナルシリル、イソ プロピルジメテルシリル、第三級プテルジメテル シリル、ジイソプロピルメテルシリル等のトリ (低級)アルキルシリルのようなトリ世換シリ ル、何えばトリフェニル中のトリアリールシリ ル、例えばトリベンジルシリル等のトリアル(低 扱うアルキルシリル等が挙げられる。

好適な「有機基」としてはセファロスポリン化合物の三位に常用される基が挙げられ、脂肪疾基、方容疾基および複素調基、例えばメテル、エテル、プロピル、イソプロピル、ブテル、イソプ

ナル、第三級プテル、ペンテル、ネオペンテル、 第三級ペンテル、ヘキシル等の低級アルキル盖:

例えばビニル、1ープロペニル、アリル、1ーメテルアリル、1または2または3ープテニル、1または2または3または4ーペンテニル、1または2または3または4または5ーヘキセニル等の低級アルケニル基;

例えばフェニル、トリル、キシリル、クメニ ル、ナフテル等のアリール基:

例えばフリルテオメテル、テアソリルテオメテル、テアジアソリルテオメテル、テトラソリルテ オメテル等の復業環テオメテル盖:

例えば1ーメテルピロリジニオメテル、1-ステル・1-ステルピロリジニオメテル、1-メテル-2-ヒドロキンメテルピロリジニオメテル、1-メテル-2-カルパモイルオキシメテルピロリジニオメテル等のような1-保設アルキルピロリジニオメテル等の第四級宣業以子を有する復業環メテル基がその例として挙げられる。

好通な「ハロゲン」としては塩素、臭素、沃素 等が挙げられる。

 R^{1} 、 R^{2} および R^{3} の好ましい実施が根は下 記のとおりである。

R¹ は例えばビニル等の低級アルケニル基; または複素環チオメチル基、好ましくは例えば 1・2・4 - チアジアゾリル等のイオウ原子1個お よび窒素原子1個ないし2個を含む5員労者集複 活用本:

R² はカルボキシ基またはエステル化されたカルボキシ基、好ましくはトリ(低級)アルキルシリルオキシカルボニル基、好ましくは例えばトリメテルシリルオキシカルボニル等のトリ(C₁ - C₂)アルキルシリルオキシカルボニル基:

 R^3 は低級アルカノイル基、好ましくは例えば アセナル中の $G_1 = G_2$ アルカノイル基である。

この発明の目的化合物(I)の製造法を以下詳細に登明する。

製造法1

化合物(胃)またはその塩は、化合物(胃)または アミノ基におけるその反応性誘導体またはその塩 を、2~(8~アミノナアゾールーも~イル)ア シルオキシイミノアセナルハロゲン化物(胃)また はその塩と反応させることにより製造することが できる。

化合物(II)のアミノ基における好適な反応性 準体としては、化合物(II)とピス(トリメナルシ リル)アセトアミド、モノ(トリメナルシリル) アセトアミド等のようなシリル化合物との反応に よって生成するシリル間準体が挙げられる。

化合物(F)の肝道な塩としては、化合物(I)に ついて例示したような塩が挙げられる。

反応は通常、水、アセトン、ジオキサン、アセトニトリル、クロロホルム、塩化メテレン、塩化エテレン、テトラヒドロフラン、酢酸エテル、N・N・ジメテルホルムアミド、ピリジンのような常用の溶媒中で行われるが、反応に悪影響を及はさない溶媒であればその他のいかなる有機溶媒

中でも反応を行うことができる。これらの常用の 遊媒は水との混合物として使用してもよい。

反応はアルカリ会馬皮酸水素塩、トリ(低級)アルキルアミン、ピリジン、N-(低級)アルキルモルホリン、N・N・N・S(低級)アルキルベンジルアミン等のような無機塩基または有機塩基を存在させて行ってもよいし、存在させずに行ってもよい。

反応機度は特に限定されないが、通常は冷却下 または常機で反応が行われる。

この反応において、R² のカルボキシ保護基が 反応中またはこの製造法の後処理中に股難される 場合も、その範囲内に包含される。

この反応に使用される化合物(目)またはその塩はこの発明の発明者等によって初めて安定な形で単都され、それによって反応は高収率で進行し、副生成物の回収工程が不必要となるので非常に使利になり、反応物の量を教良の条件で容易に管理することができる。

製造法2

化合物(I)またはその塩は、化合物(I)または その塩をR³ のアシル基の脱離反応に付すことに より製造することができる。

この股海反応は化合物(FV)を設定することなく、製造法1と同じ反応拡貫中で行うのが好ましい。

この股離反応は加水分解。; 遠元等のような常抜 に従って行われる。

加水分解としては酸または塩基等を使用する方法が挙げられる。これらの方法は配離すべきアシル基の機類によって選択すればよい。

好適な酸としては例えばギ酸、トリフルオロ酢酸、ベンゼンスルホン酸、pートルエンスルホン酸、pートルエンスルホン酸、塩酸等の有機酸または無機酸が挙げられる。さらに上記酸の代わりに三ファ化ホウ膏エナルエーテル等のルイス酸もこの反応に使われる。反応に適した酸は脱離すべきアシル基の種類によって正選択することができる。脱離反応を酸によって行う場合には、反応を熔錐の存在下または存在さ

せずに行うことができる。好適な溶媒としては例 えばメタノール等のアルコールのような有機溶媒 が挙げられる。

好適な塩基としては、例えば水酸化ナトリウ ム、水酸化カリウム等のアルカリ金属水酸化物、 例えば水酸化マグネシウム、水酸化カルシウム等 のアルカリ土頭金属水酸化物、例えば炭酸ナトリ ウム、炭階カリウム等のアルカリ会属炭酸塩、例 1. ば世間マグネシウム、世間カルシウム等のアル カリ土類金属炭酸塩、例えば炭酸水素ナトリウ ム、炭酸水素カリウム等のアルカリ金属炭酸水素 塩、例えば酢酸ナトリウム、酢酸カリウム等のア ルカリ金属酢酸塩、例えば燐酸マグネシウム、燐 厳カルシウム等のアルカリ土類金属清融塩、例え ば燐酸水素ニナトリウム、燐酸水素ニカリウム等 のアルカリ全国頻酸水溶塩等のような無機塩基が その例として挙げられる。塩基を使用する加水分 解はしばしば水または農水性有機溶媒またはそれ らの混合物中で行われる。

選元法としては例えば水素化ホウ電ナトリウム 等の水常化ホウ素アルカリ金属による選元、常用 の触媒を使用する接触還元等がその例として挙げ られる。

反応温度は特に限定されないが、通常は冷却下 ないし加速下に反応が行われる。

この脱離反応においては、R² のカルポキシ保 護基が反応中またはこの製造法の領処理工程中に 脱離する場合もその範囲内に包含される。

この是明の製造法は抗菌性?-【3-(2-アミノナアゾールー4-イル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド】-3-セフェム化合物(I)特に3-ビニル-3-セアェム化合物の高収率による工業的製造法として非常に有用である。

出発物質の2-(2-アミノテアゾールーもーイル)-2-アシルオキシイミノアセテルハロゲン化物(量)またはその塩の製造抜き以下に説明する。

出発化合物(量)またはその塩は化合物(量e)を ハロゲン化剤と反応させて製造することができ **5**.

化合物(目)の舒通な塩は塩基との塩であり、化合物(目 a)の舒通な塩は化合物(I)について例示したような塩基との塩または酸付加塩が挙げられる。

化合物(目 a)は後途の製造技で記された方法を たは常用の方法によって製造することができる。

この反応で使用される好通なハロゲン化剤は五 塩化燐、オキシ塩化燐、塩化デオニル、ホスゲン 等のカルボン酸を酸ハロゲン化物に変換できる常 用のものが挙げられる。

反応は通常、塩化メナレン、クロロホルム等のような常用の溶媒中で行われるが、反応に悪影響 を及ぼさない溶媒であればその他のいかなる溶媒 中でも反応を行うことができる。

反応温度は特に限定されないが、通常は冷却下 または常温で反応が行われる。

化合物(国)の塩酸塩のような酸付加塩は安定な 結晶形で単離されることができ、特に本発明の反 応には好ましい。 以下この発明を製造例および実施例に従って説明する。

製造例1

2-(2-アミノナアゾールー4-イル)-2
- ヒドロキシイミノ酢酸エテル(シン異性体)
(172g)のエケノール(1.6ℓ)中照渦被に、1
N水酸化ナトリウム水溶液(840歳)を提拌下48
でで30分間かけて摘下する。換下料了後、さらに 同温で1.5時間提拌を放ける。反応混合物を5℃ に冷却し、5℃で1時間提拌後、沈殿を譲取して エケノールで洗浄し、五酸化燐で真空乾燥して、 2--(2-アミノナアゾールー4-イル)-2-ヒドロキシイミノ酢酸ナトリウム・二水化物(シン異性体)(156.7g)を得る。

mp : 130-131℃(分解)

IR (xy=-1): 3520. 3300. 1600. 1530 cm^{-1} NHR (DMSO-d₆, δ): 6.97 (2H.br s). 7.33

(1H.s)

この化合物(20g)を水(30ml)から再結品して純物質(12.6g)を得る。

mp : 133-134℃(分解)

.元常分析...C5H4H3O5SH4・2H2Oとして....

計算值: C 24.49. H 3.27. H 17.14.

S 13.08. Na 9.39. H20 14.69

実游値: C 24.65. H 3.31, # 17.38,

S.13.31. Na 9.67, H₂O 14.75

製造例 2

2-(2-アミノナアゾールー4-イル)-2
-ヒドロキシイミノ酢酸ナトリウム・二水化物(シン具性体)(20.9g)の水(150m)溶液
に、無水酔酸(23.5g)を23-25℃で50分関かけ
て加える。緩加中、10%炭酸カリウムを加えて反
応混合をpH6.0-5.3に保つ。操件を20分関続けた
及合をpH6.0-5.3に保つ。操件を20分関続けた
は、8 N 塩酸を加えて反応混合物を酸性にしてpH
3 とする。生成する沈鷺を確取してエタノールお
よびジイソプロビルエーテルで展次洗浄し、次い
で五酸化場で真空乾燥して、水1.1分子を含む2
-(2-アミノナアゾールー4-イル)-2-アセトキシイミノ酢酸(シン異性体)(17.6g)を

mp: 138-140℃(分解)

IR (##=-4): 3400. 3100. 1780. 1630 cm⁻¹
NHR (DMSO-d₆, 5): 2.20 (3H.s), 7.25

型造例 3

五酸化焼(25.0g)の塩化メナレン(250ml) 溶液に、2-(2-アミノナアゾールー4ーイル)-2-アセトキシイミノ酢酸(シン異性体) (12.5g)を-20℃で撹拌下少量ずつ加える。-10 ~-15℃で75分間撹拌を鋭ける。反応混合物にジイソプロピルエーテル(250ml)を0℃未満の温度で15分間かけて満下する。生成する沈難を譲取してジイソプロピルエーテルで洗浄し、次いで五酸化焼で真空乾燥して、2-(2-アミノナアソールー4-イル)-2-アセトキシイミノアセナルクロリド・塩酸塩(シン異性体)(13.3g)を得る。

mp : 128-130℃(分解)

IR (***-*): 3300, 1800, 1780, 1640, 1590 cm⁻¹

製造例 4

2-(2-アミノナアゾールー4-イル)-2
-とドロキシイミノ酢酸ナトリウム・二水化物
(シン異性体)(49.0g)のN,N-ジメナルホ
ルムアミド(240ml)溶液に、無水酢酸(40.8g)
を提拌下25でで30分間かけて減下する。さらに30
分間提拌を続け、次いで酢酸ニナル(240ml)を
反応混合物に加える。5で1時間提拌後、結晶を温取して、2-(2-アミノナアゾールー4-イル)-2-アセトキシイミノ酢酸ナトリウム・N.N-ジメナルホルムアミド(シン異性体)
(58.84g)を得る。

IR (250-1) : 3300, 3100, 1765, 1860, 1820, 1850 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₈, 8) = 2.25 (3H.s), 2.87 (3H.s), 3.02 (3H.s), 7.18 (1H.s), 7.93 (1H.s)

製造例 5

2 - (2-アミノナアソールー4-1ル)-2 -アセトキシイミノ酢酸ナトリウム・N,N-ジ メナルホルムアミド(シン具性体)(58.8g)の水(1050 mk)溶液に癌性炎(5.9g)を提拌下室温で加える。10分間提拌後、混合物を濾過する。 速液を 8 N塩酸でpH2.5に調整して 5 - 10でで 3 時間提拌する。沈嚴を確取して、2 - (2 - アミノテアゾールー 4 - イル) - 2 - アセトキシイミノ酢酸・二水化物(シン異性体)(44.5g)を得る。

IR (xyp-a): 3450. 3100. 1750. 1600 cm⁻¹
HHR (DHSO-d₆. 8): 2.17 (3H.m). 7.20
(1H.m)

元常分析 C₇H₇H₃O₄S・2H₂Oとして、 計算値 : C 31.70。H 4.15。H 15.85。 S 12.08。H₂O 13.58

支援値: C 31.88. H 3.82. W 16.08. S 12.28. H₂0 13.39

実施例1

? ーアミノー3ーピニルー3ーセフェムー4ー カルボン酸(4.52g)およびピス(トリメチルシ リル)アセトアミド(8 ×)のテトラヒドロフラ ン (50st) 溶液に、 2 - (2 - アミノナアゾールー 4 - イル) - 2 - アセトキシイミノアセテルク・ロリド・塩酸塩(シン具性体) (6.8 g) を提择下、0 でで少量ずつ加える。 0 - 5 でで1時間操律を続ける。反応認合物を冷水(250st) 中に注ぎ、次いで生成する沈酸を強取して冷水で洗浄し、 五酸化物で真空乾燥して、 7 - [2 - (2 - アミノナアゾールー 4 - イル) - 2 - アセトマシイミノアセトアミド] - 3 - ピニルー 3 - セフェムー 4 - カルボン酸(シン具性体)(7.44 g)(収率: 85.1%)を得る。

IR $(x_{5}-x)$: 3250, 1770, 1750, 1705, 1650, 1590, 1540 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, 5): 2.33 (SR.*). 3.60. 3.87 (2H.ABq.J=18Hx). 5.23 (1H.d.J=5Hx). 5.32 (1H.d.J=10Hx). 5.60 (1H.d.J=17Hx). 5.82 (1H.dd.J=8Hx. J=5Hx). 8.92 (1H.dd.J=10Hx. J=10Hx). 7.17 (1H.*). 9.97 (1H.d.J=8Hx).

沒施例 2

7-[2-(2-アミノナアゾールー4-イ ル)ー2ーアセドキシイミノアセトアミド]ー3 ーピニルー3ーセフェムーもーカルボン酸(シン 異性体) (1.3g)および塩化アンモニウム (481.5 mg)の水(21端)とメタノール(15歳)との混合 毎中窓周波に、10%炭酸カリウム水溶液を推拌 下室温で、反応混合物がpRS.Oになるまで施下す る。10%炭酸カリウム水溶液を加えてpH8.0に保 ちながら、同温で1.5時間推律を触ける。1 N 塩 敵を加えて反応混合物をpR5.0に調整した後、メ クノールを滅圧下に得去する。 残る水溶液を1N 塩酸でpH2.5に調整し、次いで5-10℃で30分間 提押する。 生成する沈殿を進取して冷水で洗浄 し、次いで五酸化燐で真空乾燥して、7-[2-(2-アミノナアゾールーも-イル)-2-ヒド ロキシイミノアセトアミド]ーコーピニルーコー セフェムーもーカルボン酸(シン具件体)(850 ma)(収率:70.0%)を得る。

IR (x5.-4): 3300, 1780, 1660, 1605,

1540 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, 6): 3.53. 3.80 (2H.ABq.

J=18H±), 5.17 (1H.d.J=5H±), 5.28 (1H.

d.J=10H±), 5.57 (1H.d.J=17H±), 5.75

(1H.dd.J=8H±, J=5H±), 6.65 (1H.s), 6.90

(1H.dd.J=17H±, J=10H±), 7.07 (2H.br.s),

9.42 (1H.d.J=8H±), 11.25 (1H.br.s)

実施例3

アーアミノー3ー(1.2.4ーナアジアゾールー5ーイル)ナオメナルー3ーセフェムー4ーカルボン酸(990mg) およびモノトリメチルシリルアセトアミド(3.0g)のテトラヒドロフラン(15 mg)溶液に、2ー(2ーアミノナアゾールー4ーイル)ー2ーアセトキシイミノアセナルクロリド・塩酸塩(シン異性体)(937.2mg)を提件下5℃で少量ずつ加える。0ー5℃で1時間提拌を設ける。反応混合物を酢酸エテル(30ml)との混合物中に住ぐ。有機磨を分取して、30ml)との混合物中に住ぐ。有機磨を分取して、30ml)との混合物中に住ぐ。有機磨を分取して、30ml)との混合物中に住ぐ。有機磨を分取して、30ml)との混合物中に住ぐ。有機磨を分取して

モジイソプロピルエーテルで粉砕して、1-[2 -(2-アミノナアソール-4-イル)-2-ア セトキシイミノアセトアミド]-3-(1.2.4 -ナアジアゾール-5-イル)ナオメナル-3-セフェム-4-カルボン酸(シン異性体)(1.45 g)(収率:89.3%)を作る。

IR (x50-4) : 3300. 1770, 1660, 1610. 1530 cm⁻¹

HHR (DMSO-d₈. 6): 3.57. 3.77 (2H.ABq. J=18Hx). 4.30. 4.50 (2H.ABq.J=14Hx). 5.17 (1H.d.J=5Hx), 5.82 (1H.dd.J=8Hx. J=5Hx). 7.04 (1H.s). 7.30 (2H.br s), 8.70 (1H.s). 9.90 (1H.d.J=8Hx)

実施例4

7 - [2-(2-アミノナアゾールー4-イル)-2-アセトキシイミノアセトアミド]-3-(1.2.4-ナアジアゾールー5-イル)ナオノナル-3-セフェムー4-カルボン酸(シン異性体)(1.08g)および塩化アンモニウム(321mg)の水(15mg)とメタノール(10mg)との混合

物中懸渦液に、10%以散カリウム水溶液を撹拌下室温で、反応混合物がpH8.0になるまで滴下する。10%以及カリウム水溶液を加えてpH8.0に保めながら、同温で1.5時間撹拌を続ける。1 N 塩酸を加えて反応混合物をpH8.0に調整した後、混合物からメケノールを留安する。残る水溶液を1 N 塩酸を加えてpH2.5に調整し、5 − 10℃で30分間浸拌する。生成する沈酸を減取して冷水で洗浄し、次いで五酸化燐で実空乾燥して、7 − [2 − (2 − アミノナアゾールー4 − イル) − 2 − ヒドロキンイミノアセトアミド] − 3 − (1.2.4 − ナジアゾールー5 − イル) ナオメナルー3 − セフェムー4 − カルボン酸(シン異性体)(805mg)(収率:80.6%)を得る。

IR (x9--4): 3200. 3080. 1760. 1690. 1650. 1605. 1550 cm⁻¹

NHR (DMSO-d₆, 6): 3.73. 3.57 (2H.ABq. J=18Hz). 4.30. 4.60 (2H.ABq.J=14Hz). 5.15 (1H.d.J=5Hz). 5.78 (1H.dd.J=8Hz. J=5Hz). 6.65 (1H.s), 7.07 (1H.br.s),

8.70 (1H.s). 9.40 (1M,d,J=5Hz), 11.25

実施例5

7 - 【2 - (2 - アミノテアゾールー 4 - イル) - 2 - アセトキシイミノアセトアミド] - 3 - ビニルー 3 - セフェムー 4 - カルボン酸(シン 男性体)(1.0g)のメタノール(20ml)中 語海液に 濃塩酸(0.9ml)を加える。 複合物を 3 温 で 1.5時間提停する。反応療液に水(20ml)を加水溶液を 3 の 本溶液を 皮酸水素ナトリウム 飽和水溶液 を 3 の 不溶物を 2 版 に メタノールを 8 表 する。 残造に い で 虫 は こ ・ アー 【2 - (2 - アミノチアゾールー 4 - イル) - 2 - ヒドロキシイミノアセトアミン 放 に こ ペーイル) - 2 - ヒドロキシイミノアセトアミン 放 に 2 - イル) - 3 - ビニルー 3 - セフェムー 4 - カルボン 酸 (シン具性体)(692 ng)(収率: 76.5%)を 得る。

IR (x50-4) : 3300, 1780, 1860, 1805.

1540 cm⁻¹

NHR (DHSO-d₆, 5): 3.53. 3.80 (2R.ABq.

J=18Hz). 5.17 (1H.d.J=5Hz). 5.28 (1H.

d.J=10Hz). 5.57 (1H.d.J=17Hz). 5.75

(1H.dd.J=8Hz. J=5Hz). 6.65 (1H.s). 6.90

(1H.dd.J=17Hz. J=10Hz). 7.07 (2H.br s).

9.42 (1H.d.J=8Hz). 11.25 (1H.br s)

安施例 6

7-アミノー3-ビニルー3-セフェムー4ーカルボン酸ペンズヒドリル・塩酸塩(2.14g)およびピス(トリメテルシリル)原常(2.04g)のテトラモドロフラン(25mg)溶液に、2-(2-アミノナアゾールー4-イル)-2-アセトキシイミノアセテルクロリド・塩酸塩(シン異性体)(1.7g)を飛井下0~5℃で加える。0-5℃で30分関液律を続ける。反応混合物に酢酸エテル(50mg)および水(25mg)を加える。生成する沈殿を減取して、7-[2-(2-アミノナアゾールー4-イル)-2-アセトキシイミノアセトアミド]-3-ピニルー3-セフェムー4ーカルボ

ン酸ベンズヒドリル・塩酸塩・酢酸エナル(シン 具性体)(3.25g.)(収率: 89.8%)を得る。..... IR (xが-**): 1780, 1760, 1705, 1890, 1880, 1630, 1580, 1530 cm⁻¹

NHR (DHSO-d₆, &) : 2.20 (3H,s), 3.67, 3.87 (2H,ABq,J=18Hz), 5.27 (1H,d,J=5Hz), 5.30 (1H,d,J=10Hz), 5.65 (1H,d,J=17Hz), 5.88 (1H,d,J=8Hz, J=5Hz), 6.75 (1H,dd, J=17Hz, J=10Hz), 6.92 (1H,s), 7.17 (1H,s), 7.33 (10H,s), 9.97 (1H,d,J=8Hz)

发展例7

7-アミノー3-ビニルー3-セフェムー4ーカルボン酸ペンズヒドリル・塩酸塩(純度:94.5%)(2.27g)および酢酸エテル(85ml)のテトラヒドロフラン(25ml)中懸潤液に炭酸水常ナトリウム(1.58g)合有水(25ml)を撹拌下5でで加える。混合物を5でで5分間撹拌する。この混合物に2-(2-アミノテアゾールー4-イル)-2-アセトキシイミノアセチルクロリド・塩酸塩(シン異性体)(2.13g)を撹拌下10分間かけ

て横下して加える。残液に炭酸水素ナトリウム館和水溶液(2.ml)を加えた後、5.℃で15分間提拌である。洗験物を液透し、有機層を分散して1 N塩酸(25ml)を5℃で15分間提拌しながら加える。生成する洗験を液取して酢酸エテルで洗浄して、フー[2-(2-アミノナアゾールー4-イル)ー2-アセトキシイミノアセトアミド]ー3-ビニルー3-セフェムー4-カルボン酸ペンズヒドリル・塩酸塩・酢酸エテル(シン美性体)(3:58 g)(収率:98.4%)を得る。

1R (xy.-A) i 1780, 1780, 1705, 1690, 1680, 1630, 1530, 1530 cm⁻¹

実施領8

7-[2-(2-アミノテアゾールー4-イル)-2-アセトキシイミノアセトアミド]-3-ビニルー3-セフェムー4-カルボン酸ペンズヒドリル・塩酸塩・酢酸エテル(シン具性体)(300mg)のメケノール(3 mt)盛満液に三ファ化ホク常エテルエーテル(350mg)を室温で加える。混合物を阿鑑で1時間提供する。混合物にイ

ソプロピルエーテルを加え、沈殿物を線取し、イソプロピルエーテルで洗浄し、乾燥して、7[2-(2-アミノナアソールー4-イル)-2
-とドロキシイミノアセトアミド]-3-ピニル
-3-セフェムー4-カルボン酸ペンズとドリル
・塩酸塩(シン異性体)(220mg)(収率:89.4
%)を得る。

HHR (DMSO-d_g, 8) = 3.61. 3.92 (2H.ABq,

J=13Hz). 5.28 (1H.d.J=5Hz), 5.29 (1H.d.

J=10Hz), 5.64 (1H.d.J=17Hz), 5.87 (1H.

dd.J=5Hz. 8Hz). 6.75 (1H.dd.J=10Hz,

17Hz). 6.87 (1H.s), 6.93 (1H.s). 7.35

(13H.s). 9.70 (1H.d.J=8Hz), 12.30

(1H.fp-F)

下記化合物は上記化合物から常法により製造される。

7 - [2-(2-アミノナアゾールー4-イル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド]-3-ビニル-3-セフェムー4-カルポン酸(シン男性体)。

支援纽9

アーアミノー3ーピニルー3ーセフェムーもー カルポン酸ペンズヒドリル・塩酸塩(2.27g) の塩化メテレン(12.5mm)およびギ酸(230mg) 混合物中溶液に三ファ化ホウ素エテルエーテル (1.42g)モ20℃で提拌しながら加える。20~30 でで1時間推拌後、反応混合物にテトラヒドロフ ラン(12.5㎡)を満下して加え、さらにピス(ト リメナルシリル)ウレア(3.58g)を10分間推律 しながら加える。混合物に2~(2~アミノナア ソールーもーイル)ーユーアセトキシイミノアセ ナルクロリド・塩酸塩(シン男性体)(1.58g) も5℃で1時間攪拌しながら加える。反応混合物 に塩化ナトリウム飽和水熔液(25ml)を加えた 後、5℃で10分間攪拌する。生成する沈殿を建取 して塩化ナトリウム飽和水油液で洗浄し、乾燥し て、1- [2 - (2 - アミノナアソールーもーイ ん) - 2 - アセトキシイミノアセトアミド] - 3 - ピニルー3ーセフェムー4ーカルボン酸・塩酸 塩(シン典性体)(3.53g)(収率:91.9%)を 得る。

NMR (DMSO-d₈, 6): 2.22 (3H.s), 3.59, 3.90 (2H.ABq.J=15Hz), 5.24 (1H.d.J=5Hz), 5.32 (1H.d.J=11Hz), 5.59 (1H.d.J=17Hz), 5.80 (1H.dd.J=5Hz, 8Hz), 6.92 (1H.dd, J=11Hz, 17Hz), 7.14 (1H.s), 9.94 (1H.dd, d.J=8Hz)

実施例10

7- [2-(2-アミノテアゾールー4-イル)-2-アセトキシイミノアセトアミド]-3-ビニルー3-セフェムー4ーカルボン酸・塩酸塩(シン具性体)(5.30g)のメタノール(10 tt)中盤淘液に濃硫酸(980mg)およびメタノール(5 tt)混合物を摘下して加える。混合物を23~24℃で30分周提拌した後、5℃にまで冷却する。反応混合物を冷炭酸水煮ナトリウム(2.52g)の水(50mi)および酢酸エテル(30mi)混合物中に住ぐ。水溶液を炭酸水煮ナトリウム飽和水溶液(3.5mi)でpH5.0に調整し、減過して少量の不溶物を放去し、減圧下にメタノールおよび酢酸エテ

ルを貸去する。生成する沈殿物を譲取し、冷水で洗浄して、7~[2~(2~アミノテアゾールー4~イル)~2~ヒドロキシイミノアセトアミド]~3~ピニル~3~セフェム~4~カルボン酸(シン異性体)(3.40g)(収率:93.1%)を得る。

IR (xy=-4) : 3300. 1780, 1680. 1605, 1540 cm⁻¹

特許出職人 嘉沢藩品工業株式会社 公演院 代 理 人 弁理士 青 木 高 中二丁

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

I EMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.